200309850~08

TE-R4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (1/2)

(11)Publication number : 2003-062683

(43)Date of publication of application : 05.03.2003

(51)Int.Cl. B23K 26/00 B23K 26/14

(21)Application number: 2002-030591 (71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND

LTD

(22)Date of filing: 07.02.2002 (72)Inventor: YOSHIDA KATSUTO

KUKINO AKIRA GOTO MITSUHIRO NAKAI TETSUO

(30)Priority

Priority number: 2001180224 Priority date: 14.06.2001 Priority JP

country:

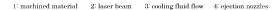
(54) METHOD FOR MACHINING HARD MATERIAL AND HARD MATERIAL COMPONENT MACHINED THEREBY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser beam machining method capable of obtaining various machined surfaces on sintered polycrystalline substance of cubic boron nitride and diamond polycrystalline or the like with high quality machined surfaces at high speed and low cost.

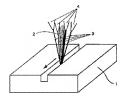
SOLUTION: Upon cutting a super hard material 1, damage caused by the heat during cutting is prevented by ejecting cooling water 3 in the vicinity of the part to be machined.

Simultaneously, excellent machined surface is obtained with reduced taper.



200309850-08 TE-R4 (2/E)

Alternatively, as shown in the following Figure a plurality of nozzles 4 may be provided to supply fluid flows 3 in the vicinity of the part to be machined. The nozzles 4 may be located in fixed relation to the laser beam 2 or may be moved around the laser beam 2 for more efficient cooling (10023).



(19)日本国特許方 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出觸公開器号 特期2003-62683 (P2003-62683A) (43)公開日 平成15年3月5日(2003.3.5)

(51) Int.CL? 織別記号 12 Y テーマコート*(参考) B23K 26/00 B 2 3 K 26/00 320 320E 4E068 26/14 26/14 7.

審査辦求 有 辦求項の数15 OL (全 7 页)

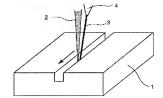
(21)出顯辭号	特職2002-30591(P2002-30591)	(71)出藏人	000002130
			住友電気工業株式会社
(22) 出籍日	平成14年2月7日(2002.2.7)		大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
		(72)発明者	吉田 克仁
(31)優先権主張器号	特額2001-180224 (P2001-180224)		兵庫吳伊丹市毘陽北一丁目1番1号 住友
(32)優先日	平成13年6月14日(2001.6.14)		電気工業株式会社伊丹製作所内
(33)優先權主張團	日本 (JP)	(72) 発明者	久木野 跳
			兵庫県伊丹市屋陽北一丁目1番1号 住友
			做気工業株式会社伊丹製作所内
		(74)代理人	100102691
			弁理士 中野 稔 (外3名)

(54) 【発明の名称】 硬質材料の加工方法および同方法により加工された硬質材料部品

(57)【篆約】 (修正有)

【鍬類】 境結された立方量変化顕素多結晶体や、ダイ ヤモンド多結晶体等を、高速・低コストで加工面の品質 を高く保ら、多様な加工面を得ることができる緩慢材料 のレーザー加工方法を提供する。

【解決手段】 超高硬度材料1の切断加工時に、加工部 分近傍に冷却水3を検射することにより加工時の熱によ る機像を防ぎ、同時に良好な加工値が得られ、加工面の テーバーも小さく押えることができる。



最終質に続く

[特許額求の凝糊]

【請求項:】 非金属高種度特特の損状素材をレーザー 並により切断する方法において、レーザー党が興剰され ている加工施店物に冷却用総体を吹き付けることによ り、業材の冷却と同時に加工を行うことを特徴とする硬 質利料の加工方法。

【請求項2】 非金属高硬度材料が相高圧・高温下で建 結された宜方晶築圧衝象多結晶体であることを特徴とす 石額水項1に影響の加工力法。

【緒米項3】 非金属高端度材料が超高圧・蒸湿下で換 接されたダイヤモンド多諸晶体であることを特像とする 請米項1に記載の加工方法。

【請求項4】 非金属高健度材料が気相合成法により作 製された多結晶ダイヤモンドであることを斡缴とする論 東項1に記載の加工方法

【請求項5】 請求項1ないし4記載の加工方法におい 工、使用するレーザーがYAGレーザー、もしく往半線 体レーサーであることを特徴とする機質材料の加工方 法。

【諸水項6】 箱水項1ないし5総歳の加工方法において、使用するレーザーが高調波¥AGレーザーであることを特徴とする優質材料の加工方法。

【請求項7】 請求項1 たいし6 記載の施工方法において、レーザー光の無約出力が2 W以上1000W以下であることを特徴とする機管材料の加工方法。

【辦東項9】 請求項1ないし8記載の加工方法において、吹き付ける着却用液体の圧力が、13ma以上150%ma以下の圧力であることを特徴上す必候資料を加工方法。 【請求項10】 請求項1ないし9記載の加工方法において、吹き付ける希知用液体として水を用いることを特徴として水を用いることを特徴といて、吹き付ける希知用液体として水を用いることを特徴とする複雑材料の加工方法に

【請求項11】 請求項1ないし10記載の加工方法に おいて、レーザー完成も5済銀用資本の必要課度が1mm がin以上1500m/min以下であることを舒振とする要 物料料が加工方法。

【請求項12】 請求項2または3記載の知工方法において、加工対象物の被加工深さが2mm以上5mm以下であることを無限とする確認材料の加工方法。

【歳起帳13】 翻葉帳4記載の加工方法において、加 工対象物の破加工談法が0.01mm以上2mm以下で あることを勢激とする緩緩材料の加工方法。

【請求項14】 請求項1記載の加工方法を用いて製作 された練質材料部品

【請求項15】 請求項14記載の機質材料部品において、被加工部分の加工側面の傾きがレーザー光の光軸力 向に対して1°以下で、切口の由はレーザー光の入射網 が広くなっていることを特徴とする硬質材料部品 【発明の詳細な證明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は立方品変化膠素(以 FcBNという)、ダイヤモントおよびセラミックス 等、高硬度物質の多雑品体を加まし、切削加工用工具や ヒートシンク等に用いるれる部材の形状を作製する方法 およびその部材に贈するものである。

100021

【従来の技術】 c B N機結体、ダイヤモンド機能体、気 相合成立により生成した参結品ダイヤモンド (以下気相 合成ダイヤモンドという)、工業用セラミックスは、そ れぞれの持つ、優れた物理的特性を利用して広く工業製 品を構成する部材として利用されている。

1003] 越高圧・高限下で機精された。BN能結体 やタイヤモンド機結体は高硬度、高銀熔形化を利用し 、稀々の切削工具や線引きダイスなどの動像工具を製 造する歳材として使用されている。また、一部の。BN 焼酵体は高熱信寿率を利用して半導体素子搭蔵用のヒー

焼結体は漁務局身率を利用して半導体素子協範用のと・ トシンク用率材として使用されている。これらの機結体 は、超高圧・高級下で焼酎する際、通常、直接25mm 以上の円板状で焼結される。製品用部材を作数する場 合、この円板から1辺数のm型度の多角形体を切り出し で使用する。

100041 気積を成ダイヤモンドは高脂解純性、高熱 金の事を利用して半導体熱圧着工具に、また、高熱位産 金を利用して半導体薬子精・サートシンクとして利用 されている。気積合成グイヤモンドは過常、数・mン数 。 の面の基材が表面に合成され、同じく数m面程度の製品 格鉄に速摩加工で使用する。

【0005】セラミックスは高硬度を利用して切削工具 に、高耐糖和性を利用して耐難工具に、また。高電気絶 線性を利用して事業体業子最製用パッケージ材料として 使用する。セラミックスの場合も種々の形状に焼結の 参 製品もより付配品報がご前来して使用する。

100061 これら素材はいずれも緩疲が異常に高いため、切断、成形といった加工においては、それぞれの特性に含った加工が必要得るだいる。この以機体やダイヤモント焼結体では、その結合材のもつ電気伝導性を利用して、ワイヤー放電加工が行われている。気料を成グイマモンドの場合は、結合材を得たず薄準性が低いため、放電和工は適用できず、YAGレーザーによる加工が行われている。セラミックスでは、被加工部材まりも高減速の減免を内空した回転列によるダインング加工が行われている。セラミックスでは、被加工部材まりも高減速の減免を内空した回転列によるダインング加工が行われている。セラミックスでは、被加工部材よりも高減速の減免を内空した回転列によるダインング加工が行われている。

100071

【疑問が解決しようとする課題】ワイヤー放業加工は、 主法 金機材料の切跡加工に使用されており、展型の接通 机や2次元的船曲面を容易に加工できる。cBN締結件 でダイヤマンド機器停止結合材として導電性の金銭成分 を含えているため旅電旭工か可能であり、低来、これらの期間加工には主としてソイーが電加工が用いられてきた。しかしなから、回線請体軟は素材内部に電気施験性のc B N該品格子やタイマモンド結晶核子を含有するためこれらの即分では改電が起こうず、加工速度は通常の金融をフィー変制加工する場合に比べて異常に遅い、何えば厚さ 由 m の タイヤセンド 旋結体を切断する 場合に が確電機としてのワイヤーを連続的に供称を変換がは、大田では常に 妨電電機としてのワイヤーを連続的に成立を変あるため、加工費用を低く抑えることが難しい。さらに、加工部分が確加工材を貫通するワイヤーの接加工材との接触部分金像で起こるため、溝形状や非貫通孔の加工に対してある。

【0008】 YAGレーザー加工は、主にセラミックス や構い金属箔の切断加工や一部電子回絡のトリミング、 部材表面への印字加工などに使用されている。上記のワ イヤー放散加工のように被加工部材の再電性の有無を開 わないので、柳歌性を有しない気相合成ダイヤモンドの 加工にも用いることができる。しかしながら適常のYA Gレーザー加工は大気中で行われるため、第1に被加工 材に熱損傷を与える、第2に表面が金銭で覆われている 場合には金属部分の変性を起こし、例えば、酸化物など が残る。第3に崩落的な加熱による温度差でチッピング や割れを誘発するといった問題点がある。また、熱変性 により撮影物が発生する被加工材の場合は加工講に関係 形物が堆積し、以後の加工の選抜を妨げるといった問題 がある。さらに従来のレーザー加工では、レーザーの光 学的教光のためレーザーの入射側の加工帳が大きく出射 鶴の加工幅が小さくなる。従って、蜘衝衝流が台形とな り、切断後の無材の銀箔にテーバーがついてしまうとい う問題が避けられない。また、従来のレーザー加工では 光学差の終点近傍でしか加工ができないため、加工の深 さ方向の選擇に合わせて、被加工物をレーザー光の光輪 の施底方向に移動させる必要がある。

【9009】グイシング加工は、半海体書子のウエハか らの切断や半海体業子搭集用セラミック部品の切断加工 佐賀用されているが、チッセングやパリが発生しやす い、切断側の被加工材の認定、切断後の取り外しに手間 がかかる、穴あげ、曲線加工が不可能といった問題があ あ。

16010] 一方レーザー加工による加工方法として、 時期2601-138081券公機に、治却を行いなが らレーザー切断をする方法が開示されている。この公職 では、周芳法により皮体製品のレーザー加工をすると、 歳付付金のない明確が終わることが示されている。 また、同じく、治却を行いながら加工を慮めるレーザー メスとして、拷問エー9185分級に永治しながら 手指する方法が解除されている。

【0011】本発明者達は、この技術を用いて超高圧響 品やセラミックなどを切断してみたが、満足できる結果 は精ら力なかった。その概則は、概勝以下の通りであ る。免す、検結された立方部室化職等を結晶体や地路方 えたダイヤモンド多数晶体ではその使用性的からして、 2から5mm程度の切断能力が必要である。また、軽減 圧壊器件は一般的に形に選挙が高く、十分な出力を持つ ルーザー切断された面の仕上げがよいことがことの ほか塊壁である。即ら硬度が高いので、レーザー加工度 のさらなる加工は大変加工費が高くなり、観ましいもの ではない、したがってレーザー切断となる。乗機 権が小なく量つ複加工部分の加工機能の破壊さがレーザー 先の発極が向に対して1′以下であることが進票である。

【0012】本発明は上記貸来技術の問題点を修決し、 接知工材の種類を開わず、高速・低コストで加工商品質 がよく、多様な加工師を得ることができる硬質材料が加 工方法を提供することを課題とする。

[0013]

【戦闘を解決するための手段】 本展明書らは上述の難題 を完励すべく、様々の加工方法を検討した。その趙杲、 レーザー売を開除し加工すると同時に、加工部が修に冷 却用彼体を吹き付けることによって加工時の際による摄 傷が抑制でき、また、食母な加工面が得られることを見 いだした。

100141 被加工材がcBN療結体およびタイヤモンド境結体の繋合、発来の方法により大頭中でレーザー加 工を行うと加工に伴って急化する熱により大頭中でレーザー加 温度が上昇し、cBN焼焼体の場合は結合体部が、ダイヤモンド酸結体の場合はダイヤモンド酸結体の場合はダイヤモンド酸基性が熱的変性 を受け、機械的壊産が劣化する。その範囲法レーサール明 の方法によれば、加工時に発生した熱は速やかに冷却用 認体によって訴去され、影前変性を受ける部分を20~ 40 m 複数性に抑えることができる。

【0015】練加工材が浅相合成ダイヤモントやセラミックスの場合、従来の方法により大気中でレーザー加工 を行うと加工化学の変操士を総により放取技化無約 返が発生し、加工精度が低下したり、熱恋がにより鞠れ サテッピングが発生する場合がある。しかしなから本業 明の方法にれば、加工様定発生した無は途や小に冷却 用液体によって除去され、高い加工構度が得られ、また 数れやチッピングの発生を加えることができる。さら に、該加工材が気料合成ダイヤモンドとセラミックスの 資合材やが場合、本発明による熱な力の鉄減効果が顕著 に現れる。

【0016】レーザー光線としては鏡線加工用レーザー として工業的に一般的に使用されている波長1064A のYAGレーザーを使用するのが最も効果的である。さ かに、これらの高額改YAGレーザーを使用することも できる。また、調液掛に近い極度光をもつ半導体レーザー 一も使用できるが、YAGレーザーの方がレーザー光の 性状や無光性がより優れている。

[100]7]冷却用館体としては、比熱が大きく冷却能の成い水を使用するのが最も効率的でありまた費用も低く抑えることができる。また、加工装置の無料管理の観点から、水に防輸剤を採加したり、加工装置にフォルターおおよびイオンを換装機を収着して水質の無料を図ることも効果的である。

【0019】さらに、本楽明の方法による加工では、特に関係加工を実施する場合に、すでに加工を力に携部分に木が毛地を占しれがレーザー光の郷光路をして機能し、溝の低部に集中的にレーザー光を開射することになるので、大東な加工設定を対しては開催が加工が可能になる。影响に上記郷光路の動きにより、加工域が深くなってもレーザー光が興火器に関じ込めたみれ度が広がらないがで加工の連議にあわせで接加工物をレーザー光の光軸方面に移動きせる必要がない。 さらに加工時に生じるジェル・特殊派によって参加工場の熱要性後が加工課中から除去され、それ以上の加工が助けられることがないという資本も特別に対して展生の機能によって参加工業中の調整によったが加工が開発しませい。

【0020】本原則の方法による加工の条件について は、使用するレーザー光源、物加工材の種類、表面状態 などによって影響を受ける。レーザー光の出力としては 2 W以上1000W以下の出力を使用するのが好まし い。2 W未満では充分な国工速度が得られず、1000 Wを超えると本税期の方法においても充分な冷却効果を 得ることができない。さらに好ましくは、加工速度と加 工瓶の品質の面立という鍵点から、10~300Wの出 力を標用できる。レーザー光と冷却用液体の走変速度は 1 mm/分以上1500mm/分以下であることが好ま しい。1mm/分末端では本着明が解決しようとしてい る課題である高い加上速度が得られない。また、150 Omm/分を超えると本発明が解決しようとしている課 難である高い加工精度が得られない、さらに好ましく は、被加工材がcBN機能体の場合は300mm/分以 上600mm/分以下の範囲、被加工材がダイヤモンド 巍紫体の場合は、800mm/分以上1000mm/分 以下の範囲が良好な加工標果をもたらす。気料合成ダイヤモンドおよびセラミックスの場合は、1mm/分以上、50mm/分以下の範囲が良好な加工業果を得られる。

【6021】 本発用の方法を使用して製造できる部材としては、6BN接着体およびタイヤモント接触体では、8RN接着体およびタイヤモント接触体では、即利工具、部隊工具、放熱基板等、セラミックスでは切削工具、部隊工具、半解体防薬用基板等をあげることがでる。 さらに、本磐両の方法を使用して、気積合度ダイヤモンドともBN機能体、ダイヤモンド機能体、セラミックスとよびその他の材料を観ふ合わせた複合材料では、切削工具、耐寒工具、放熱基板、半導体素装工具などを製造することができる。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本希明に基づいた実施の形態を図を崇廃して説明するが、この図はあくまでも本発 別の概念を示す語であり、半発明の技術的範囲は図の形態に限定されるものではない。

[4023] 昭1および2において、1は旭江州条約で あり、本祭前の場合、0 B N焼締体、ダイヤモント等 続体、実相合成ダイヤモンド、セラミックス、これらの隣 版件の構造。4 は4年出用ボンブに経験された吐出ノブル を示す、治粧液の確認は関いのように1 本でもよいが、 関2に示すようにレーザー光を乗り関むように接数本を 起することはよりさらに治物は外が高まる。また、治算 流量後の位置はレーザー光に対して協定でしまいが、レ ーザー光を中心にして冷却砂が取り顕むようによいが、レ ーザー光を中心にして冷却砂が取り顕むようにメンルを 回転をせてもほう。

[0024]

【実施側】次に本発明の詳細を実施例により説明するが 服定を意図するものではない。

100251

「映施報! 1 総孫任・高禄下で嫁結された。3 0~8 0 係権活め。8 Nと残邸が T・N、A 1 Nなどのセラミノ クス結合和からなる。6 B N旋結体を出力3 0 0 Wのフ ラッシュランプ粉起型Nd - Y A G レーザーを用いて、 阅談数3 0 0 H z、冷却水ノズル軽1 0 0 m 加にて、冷 卓水を物断部に注入したがら、Y A G レーザーと開動し て移動させ、団豚加工を行った。

【6026】 直径50mm、県み3.2mmのも B N能 結体から一切が13mmの 五方形を 路子吹に切り出す加 上を種のみ件で行った。加工条件と加工度度、無損傷 の理合いを表1に示す。たお、表1に型板した、実種に 無度とは、主者連環をハス数で修算することにかて得 られる値で、レーザーの走査1パスでの切断に換算した 場合の切削液度を示し、この値が大きいほど加工速度は 早くなる。 【0027】本発明の方法により、比較として実施した 譲来の冷燥をしないレーザー施工方法とほぼ師じ加工建 度で、機損締備が約1/3の判断施工を実施することが できた。なお、彼旭工締分の旭工師商とレーザー光の先 軸とのなす角度は、0、6°であった。レーザーの入射 側の角が広くなっていた。

[0028]

【类】】 细工多位之加工数型

		MILE		湖江結果		
	レーザーH(J) (N)	AUE (MPa)	参表浓度 (mm/min)	バス数 (回)	新提(SEE	実施工速度 imm/min
No.1	200	5	300	6 G	41	â
No.2	200	5	660	130	3.5	4, 6
No.5	200		800	250	27	3, 2
Ne.k	8.00	7	869	135	3.2	4, 4
No 5	200	7	1000	400	2.4	2. 8
Noti	300	5	300	4.5	4.8	6, 6
No 7	500	5	660	100	4.0	6, 0
No 8	300	ÿ	800	200	3 1	4. 0
No 9	360	3	1000	330	2.7	3, 0
t: 40:95 1	200	Xidaなし	600	100	136	6, 9
北較 獨3	300	A8071.	600	8.0	155	7.5

[0029]

【実施例2】 超高圧、高温下で接結された90年間%の ダイヤセントを含か、金属統合相がCoからなるダイヤ センド地部体を出力300Wのフランションデ制起型 NdーYAGレーザーを用いて、周波数400日ま、冷 却ホノスル様109μmにて、高端水を明的部に注入し ながら、YAGレーザーと開始して移動させ、切断加工 を行った。

【0030】直経50mm、遅み3、2mmのダイヤモンド地緒体から一辺が13mmの近方形を格子状に5個

切り出す加工を種々の条件で行った。加工条件と加工速 度、無機傷の使合いを表 2 に示す。

【003】】本発明の方法により、比較として実施した 後来の治理をしないレーザー加工方法の約了第の加工施 度で、熱損保証が多1/2の回納加工を実施することが できた。なお、被加工部分の加工側面とレーザー光の先 続とが近す角度は、0.4°であった。 【0032】

【表2】加工条件と加工結果

		加工結果				
	レーザー出力	冰旺	建数单度	パス数	熱級機構	美加工速度
	(W)	(MFs)	(mm/min)	(98)	(µ m)	(numan)
25,10	200	6	800	9.5	4.8	6. 3
No.13	260	6	800	138	4.5	8.9
No.12	200	6	1000	195	3.8	8, 1
No. 13	200	8	800	140	3.7	5. 7
No.14	200	8	1000	200	3.1	8.0
No.15	3 G D	ő	800	8.5	8.1	7. 0
No.16	300	ń	800	120	4.9	6. 6
No.17	300	10	1000	190	34	5. 8
No.18	800	10	1500	300	28	8.0
比較機器	200	冷地 化	800	6.5	145	9. 2
比較強く	260	治想なし	500	6.0	164	10.0

[0033]

【素糖図3】熱フィラスシトCVDはよより作製された少 イヤモンド多糖晶体を出力300Wのフラッショランプ 縁起割NセードAGレーザーを用いて、閉製度しよ日 2、布埋水ノズル経75ヵmにて、冷却水を切断部に注 人したがら、YAGレーザーと同感して参加させ、切断 加工を行った。

【0034】50mm×50mm、駆み6、4mmのダイヤモンド多結晶体から一辺が5mmの正方形を格子状に切り出す加工を観かの条件で行った。加工条件と加工 凍炉 熱機構の降かいを含ました。

【6035】本発射の方法により、比較として実施した 従来の治却をしないレーザー加工方法の約6階の加工産 実で、熱用機能や約1/2の四級加工を実施することが できた。さらにこの場合の加工側面のアスペクト比 (【レーザー光入射限の情報 シーザー走出射機の層 総一接加工料の解答)はの、01と程準の希別を行わ ないレーザー加工の5分の1であった。なお、版加工部 分の加工側面とレーザー更の光軸とのなす角度は、0. 4*であった。

fonasi

【表 3】 加工条件与加工精果

		加工条	和工結果			
	レーザー扱力 (W)	#UE (MPa)	表演源度 (mm/mm)	パス数 (88)	25 (A.D.)	実際工業度 (mmimin)
No.19	2	8	1	1.1	8.9	5 S
No.20	2	6	8	1.3	2.9	6.8
No 21	3	ซี	10	2.5	2 7	4.0
No. 22	3	8	3	1.7	8.6	4.7
26,23	10	- 8	10	2.6	2.0	8.8
No.24	10	ń	2	10	3.3	6.0
No.25	10	- 6	8	14	31	8.7
No.26	30	10	10	24	2.7	42
No.27	3.0	10	3.5	3.7	2.4	40
比較的な	2	冷却かし	2	7	143	8.8
H-60486 C	1.0	3643Ar 1	2	6	1 5 9	100

100371

【実施例4】常圧維結法を用いて作製されたA1N多結 為体およびSiC多結晶体を50WのYAGレーザーを 用いて切断加工を行った。

100381290mm×200mm、厚分0.5mm のA1N機能体から、および100mm×100mm、 版を0.5mmのS1C機能体から各辺が2mmおよび 1mmの長力形を格子状に切り出す加工を様々の条件で 行った、加工条件と加工運賃、機損傷の複合いを表すに 示す。

【6039】本発明の方法により、比較として実施した 従来の冷却をしないレーザー加工方法の約8割の加工連 度で切断加工を実施することができた。さらにこの場合 の加工銀筋のアスペクト比((レーザー光入射銀の誘衛 レーザー光出射線の講像) + 被加工はの原名)はり、 0 1 と徒楽の希頭を行わないレーザー加工の5分の1で あった。また、比較として実施した徒楽の希頭をしない レーザー加工方法では、いずれのセラミックスの場合も 加工等の機変性熱が加工海内に増削し、単位時間あたり の加工遺産が加工の過齢を出た低下していた。同熱実性 物を接触例に除去することによって初期の加工速度に回 数することができるが、被加工時間としては非常に長く なり、現実後な加工方法とは言いがない。

【表4】加工条件と加工結果

100401

		ten a	20 T.80 K			
	シーザーはカ	水座	康整连定	パス数	無孫德信	突出工概象
	(W)	(MPa)	(nemámin)	(39)	(u m)	(mm/min)
A3N-1	2	- 6	1	2 8	28	6.8
AIN-2	ä	8	3	1.5	2.5	60
AlN-8	1.0	10	10	10	3.5	4.8
AIN-4	3.0	1.0	1.5	6	53	4.0
AIN-308E	3	神蛇なし	3	3.0	185	8.0
8iO-1	2	- 6	1	2.5	2 3	4.8
8kC+8	3	В	3	18	2.0	5.8
\$%C-\$	10	10	10	10	4.9	4.0
Sc-4	3.0	1.0	3.1	6	4.8	40
SiC-3292	3	ADTL	3	3 0	125	7.2

100411

【実験例3】超漸ビ、添潔下で嫌縮された体験でも5%のでBN、6%のA1N、6%のA1B2、及び映器が C、O、S:ル、映像後の施力をなった外機能体を出 力15Wの各種しD助起UVンーザー(NdーYAG) を用いて、調整数1kHz、ノズル径75μmにて切断 加工を行った。

100421 新経50mm, 原み4, 8mmのcBN薄

総体から一辺が13mmの油力類を格子状に切り出す加 工を執々の条件で行った。加工条件と加工連定、指導係 の度合いせ来1に示す。この実施例は、2次、3次、4 次の廃瀬数VAGレーザーによる切断と、基本底による 切断とを比較した例を示す。これらの褶掛は、高額線を 使用した方が実施工速度が高くなった。

100431

【要5】加工条件と加工結果

			加加納					
	25 25 (8)	At SE Oston)	YAG	@ ∯ (ng.)	AND SERVICES	バス数 (回)	外級保証 (2.6)	SEETES (ma/min)
No. 1	1.6	20	网络铁	1084	500	200	41	3, 0
No 2	1.5	2.0	357	2064	890	180	4.0	3. 3
S- 3	1.5	2.0	高額級	0.3.2	890	140	3.5	4. 3
So &	18	20	多線器	855	800	8.0	(4.6)	7.8
Se 5	1.5	20	高級級	266	880	5.0	2.7	12. 6
州(1)	18	かし	スクブ	1084	880		9 5	1000 パス 後も98年(乗らず)
於數 例 2	1.5	かし	內部的	1084	880	-	100	1900 AZ 8 5 5 5 5 7

※約.1 長び、比較例2は、フラッシュランプ縁起の円 柱状Nd-YAGレーザー、比較例1はスラブ整YAG レーザーを用いた

100441

1発野の沙園」以上のように、本発野にかかる砂野海田 方法により。BN境緒体やダイヤモンド接線体、気相合 成ダイヤモンド、セラミックスおよびそれよの復合体と いった延載材料の加工において、高速で、加工による積 絡が少かく、様々の加工部状に対応可能な加工力法を擔 供でき、工業時に有用な効果がためられる。

【関版の簡単な説明】

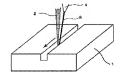
【関1】本発明に係わるレーザー加工方法の1例を示

【図2】本発明に係わるレーザー加工方法の例の実施例を示す。

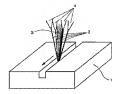
【符号の説明】

- 1 被加工材 2 レーザー光
- 3 冷却用被体
- 4 冷却用液体吐出ノズル

I FRII



[32]



フロントページの続き

(72)発明者 後藤 光宏

兵庫県伊丹市民區北一丁日1番1号 住友 電気工業は式会社伊界製作所内 (72) 発明者 中井 哲男

兵庫原伊丹市隆陽北…丁自1 約1 号 住友 電気工業林元金社伊丹製作所内 F ターム(参考) 4E088 AE01 CA01 CA02 CB06 CB05

CHOS CJ67 D811 D812